

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 3 部門第 2 区分

【発行日】平成 18 年 10 月 19 日 (2006.10.19)

【公開番号】特開 2001-233885 (P2001-233885A)

【公開日】平成 13 年 8 月 28 日 (2001.8.28)

【出願番号】特願 2000-47454 (P2000-47454)

【国際特許分類】

C 0 7 F 9/22 (2006.01)

【 F I 】

C 0 7 F 9/22

【手続補正書】

【提出日】平成 18 年 8 月 31 日 (2006.8.31)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】請求項 4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 4】 イミノトリス（ジメチルアミノ）ホスホランとオキシ塩化りんの反応温度が 50 ないし 140 である請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の方法。